COATER

Patent number: JP2003088778 (A)

Publication date: 2003-03-25 Inventor(s): MATSUSHIMA DAISUKE; TSURUOKA YASUJI +

Applicant(s): SHIBAURA MECHATRONICS CORP + Classification:

- international: B05B1/14; B41J2/01; G03F7/16; H01L21/027; B05B1/14; B41J2/01; G03F7/16;

H01L21/02; (IPC1-7): B05B1/14; B41J2/01; G03F7/16; H01L21/027

- european:

Application number: JP20010284114 20010918 Priority number(s): JP20010284114 20010918

Abstract of JP 2003088778 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a coater capable of being diminished in the number of pipes that feed a solution to heads or made proof against the drop of the solution from nozzles during the stop of spray and made proof against unsuitable spray at the start of spray. SOLUTION: A coater for spray-coating a solution which forms a functional thin film on a substrate by using nozzles is provided with a plurality of inkjet system heads 20 in which the above nozzles are formed; a header 9 in which the heads 20 are formed and a main conduit 8 through which the solution is fed; a solution tank connected to the main conduit 8 of the header and feeds the solution to the main conduit; and a plurality of distribution pipes 22 that connect the respective heads to the main conduit and distribute the solution from the main conduit to the heads.

Data supplied from the espacenet database - Worldwide

Family list

1 application(s) for: JP2003088778 (A)

1 COATER

 Inventor:
 MATSUSHIMA DAISUKE; TSURUOKA applicant:
 SHIBAURA MECHATRONICS CORP YASUJI

 Ec:
 IPC:
 805B1/14; B41J2/01; G03F7/16; (+9)

 Publication
 JP2003088778 (A) - 2003-03-25 info:
 Priority Date: 2001-09-18 info:

Data supplied from the espacenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-88778 (P2003-88778A)

(43)公開日 平成15年3月25日(2003.3.25)

(51) Int.Cl.7		識別配号	FΙ		7	·-7]-ド(参考)
B 0 5 B	1/14		B05B	1/14	Z	2 C O 5 6
B41J	2/01		G03F	7/16	501	2H025
G03F	7/16	501	H01L	21/30	564C	4F033
H01L	21/027		B41J	3/04	101Z	5 F 0 4 6

		審查請求	未請求 請求項の数4 OL (全 7 頁)			
(21)出願番号	特顯2001-284114(P2001-284114)	(71)出顧人	000002428 芝浦メカトロニクス株式会社			
(22)出願日	平成13年9月18日(2001.9.18) 神奈川県横浜市栄区笠間2丁目5番1号					
		(72)発明者	松嶋 大輔 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目 5 番 1 号 芝浦メカトロニクス株式会社横浜事業所内			
		(72)発明者	額岡 保次 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目5番1号 芝浦メカトロニクス株式会社横浜事業所内			
		(74)代理人	100058479 弁理士 鈴江 武彦 (外 6 名)			
			NET MT MD (LAT)			

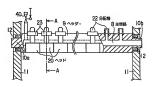
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 塗布装置

(57)【要約】

【課題】 この発明は、ヘッドに溶液を供給する配管を 減らすることができ、又は非費村時に溶液が、ズルから 滴下するのを防止するとともに、噴封開始時に不適切な 噴射がされるのを防止できる塗布装置を提供することに ある。

【解決手段】 ノズルを用いて基板に機能性機概を形成 する溶液を噴射館布する館布装配において、上記ノズル が形成されたインクジェット方式の複数のへッド20 と、これら〜ッドが設けられるとともに、上配溶液が供 給される主管第8が形成されたヘッダー9と、このヘッ ダーの主管路に接続されての主管路に上配溶液を供給す る溶液タンクと、上配各ヘッドと上記主管路とを接続 し、この主管路から上配へッドに溶液を分配する複数の 分配管22をを備えた。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ノズルを用いて基板に機能性薄膜を形成 する溶液を噴射塗布する塗布装置において、

上記ノズルが形成されたインクジェット方式の複数のヘ ッドと、

これらヘッドが設けられるとともに、上記溶液が供給される主管路が形成されたヘッダーと、 このヘッダーの主管路に接続されこの主管路に上記溶液

このヘッグーの主管路に接続されこの主管路に上記溶液 を供給する溶液タンクと、

上記各ヘッドと上記主管路とを接続し、この主管路から 上記ヘッドに溶液を分配する複数の分配管とを有することを特徴とする塗布装置。

【請求項2】 ノズルを用いて基板に機能性薄膜を形成 する溶液を噴射塗布する塗布装置において、

する裕板を噴射整布する整布装隆において、 上記ノズルが形成されたインクジェット方式のヘッド

このヘッドに上記溶液を供給する供給管路と、

この供給管路に溶液を供給する溶液タンクとを有し、 上配へッドに形成されたノズルと、上配溶液タンク内の 溶液の液面とは、ほぼ同一レベル若しくは液面レベルが わずかに下方になるよう維持されることを特徴とする塗 布装器。

【請求項3】 上配ヘッドが設けられるヘッダーを有 し、上配供給管路は、上配ヘッダーに設けられるととも に溶液タンクに達通する主管路と、この主管路とヘッド とを連通する分配管とを有することを特徴とする請求項 2配載の途布装置。

【請求項4】 上記ヘッダーは長手方向両端部を支点と して回転可能に設けられていることを特徴とする請求項 1 又は3 配慮の途布装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明はノズルから液体を 噴射して基板に機能性薄膜を形成する塗布装置に関す る。

[0002]

【従来の技術】たとえば、半端体装置や液晶表示装置の 製造工程においては、半端体ケエハキガラス基板をどに 機能性薄膜を形成する製機プロセスがある。このプロセ スでは、基底に機能性薄膜を形成する溶液を噴射塗布す る、この盤布装置は、機差される基板の上方に、基板の 競送方向に直交する方向に沿ってインクジェット方式に よって溶液を噴射することが可能な複数のヘッドが並設 されており、これらヘッドに形成された/メルから基板 に削すて溶液が硬射量布さなもうになっている。

【0003】基板に噴射塗布される溶液は、溶液タンクから供給されるので、各ヘッドは溶液タンクに別々の配管によって接続されていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、景近は半導 体装置や熔晶表示装置の製造において、大型の基板が使 用されることがある。大型の基板に機能性無限を形成す る場合、基板の全面に均一に溶液を噴射盤布するため に、複数のヘッドが基板の上方に並酸されることにな る。そのため、各ヘッドと溶体タンクとをそれぞれ配管 で接続しなければならないから、溶液タンクとヘッドの 間に配設される配管が増加することになる。その結果、 使用する配管が参いすることとなる。その結果、 を用する配管が参いするといたすることになるがあること になるばかりか、この配管を設けるために大きな空間が 必要となり、装置の大型化を描いたり、配管の設置が不 可能となる場合がある。

【0005】また、溶液タンクから各ヘッドに供給された溶液が、非噴射時にヘッドのノズル面に複数のノズルを覆うように付着し、次の噴射の開始時に適切な噴射がなされないことがあったり、非噴射時にノズルから溶液が高下することがあった。

【0006】この発明の第1の目的は、ヘッドと溶液タンクとをぞれぞれ配管で接続しないですむようにした塗布装置を提供することにある。

【0007】また、この発明の第2の目的は、非噴射時 に溶液がメズルから適下したりヘッドの下面に付着帯留 するのを防止することができる強布装置を提供すること にある。

[0008]

は課題を解やするための手段] 請求項1の発明は、ノズルを用いて基板に機能性障膜を形成する溶液を噴射塗布 っ造流布装置において、上記ノズルが形成されたインク ジェット方式の複数のヘッドと、これらヘッドが設けら れるとともに、上記溶液が供給される主管格が形成され たヘッダーと、このヘッダーの主管路に接続されこの主 管路に上配溶液を供給する溶液タンクと、上配へッドに 溶液を検証したの主管路から上配ヘッドに 溶液を分配する複数の介配管とを有することを特徴とす 含液布装置とある。

(3009) 請求項2の発明は、ノズルを用いて基板に 機能性無限を形成する溶液を噴射釜布する整布接置にお いて、上記・火ルが形成されたインのジェット方式のヘ ッドと、このヘッドに上配溶液を供給する供給管路と、 この供給管路に溶液を供給する供給管路と、 この供給管路に溶液を供給する溶液タンクとを有し、内 窓池へッドに添きたれたノズルと、上配溶液タンクし、内 窓被の液面とは、ほぼ同一レベル若しくは液面レベルがわ ずかに下方になるよう維持されることを特徴とする塗布 装置にある。

【0010】請求項3の発明は、上記ヘッドが設けられるヘッダーを有し、上配供給管路は、上配ヘッダーに設けられるともに結成タンクに連通する主管路と、この主管路とヘッドとを連通する分配管とを有することを特徴とする結束項2を動か施示装置にある。

【0011】請求項4の発明は、上記ヘッダーは長手方

向両端部を支点として回転可能に設けられていることを 特徴とする請求項1又は3記載の塗布装置にある。

[0012] この発明によると、複数のヘッドを、内部 に主管路が形成されたヘッグーに取り付けるとともに、 上記主管路と各ヘッドをそれぞれ分配管で接続したた め、各ヘッドと溶液タンクとをそれぞれ配管接続せずに すむ。

[0013]また、この差別によると、溶被クンクに貯 えられた溶液の液面のレベルを溶液を噴射するノズルの レベルとほぼ同一あるいはわずかに低くしたため、非噴 射時にノズルから溶液が前下したり、複数のノズルを裂 うように溶液が滞留付着するのを防止することができ る。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながらこの発明の実施の形態を説明する。

【0015】図1~図5はこの発明の第1の実施の形態を示す。

【0016】図1と図2に示す塗布装配はほぼ直方体形状のペース1を有する。上記ペース1の下面の所定位置 にはそれぞれ脚2が設けられており、上記ペース1を水平に支持している。

【0017】上配ペース1の上面の幅方向両端部には長 季方向に沿ってそれぞれ取り付け数3が固着されてい る。各取り付け数3の上面の上面の一に公一ス1の幅方向内方 に位置する一端部には長手方向に沿ってそれぞれ断面ほ ぼ矩形状のガイド部対4が固着されている。

【0018】この一対のガイド部材4の上面側にはテーブル5が4平に設けられている。このテーブル5が4平に設けられている。このテーブル5が4平に設けており、その下面の対向する一分の端部には防面ほぼ上字状のスライド部材6は上記をガイド部材4とそれぞれ係合し、それによって上記テーブル5はペース1の乗手方向に沿ってスライド可能に支持される。上記テーブル5は図示しない駆動装置によって上記ガイド部材4に沿って所定の速度で駆動されるようになっている。

[0020] 上記テーブル5の上面には例えば静電チャ ックや吸引チャックのような保持手段によってガラス基 坂や半導体ウエハなどの被塗布材としての基板Wが着脱 可能に保持されるようになっている。

【0021】つまり、基板Wは上記テーブル5の上面に 保持されることで上記ベース1の上面側を長手方向に沿って搬送されるようになっている。

【0022】上記ベース1の長手方向中途部には、上記 一対のガイド部材4を跨ぐ状態で、門型に形成された支 持体7が立股されている。

【0023】この支持体7の上部には、内部に主管路8 を有する角柱からなるヘッダー9が水平に渡散されてい る。図1、図3及び図5に示すように、このヘッダー9 の一編には、上配主管路8の一端に逐過する気泡抜き井 4 0が上方に向かって設けられており、両端にはそれぞ れ円筒状のジャーナル10 a、10 bが突出して形成さ れている。そして、これらジャーナル10 a、10 b は、それぞれ上配支持体70 今支柱部11 k設けられた 一対の幾号12 に回転可能に支持されている。

【0024】上記主管路8は、上記ヘッダー9の長手方 向ほぼ全長にわたって形成されており、他端は一方のジャーナル10bの端面に開口している。

【0025】上記ジャーナル10a、10bは、上記支 柱部11から上記ペース10幅方向外方に突出している。一方のジャーナル10aには、図2に示すように、 モータ14の回転輪14aが総ぎ手16を介して常設可 的に連結されている。このモータ14は上記支柱前11 に顕着されたプラケット15に保持されている。このモータ14は図示しない制御装置によって回転駆動される ようになっている。

【0026】また、他方のジャーナル10bには、溶液 供給管17の先端が回転継ぎ手18によって回転可能か つ液密に連結されている。すなわち、上記主管路8と上 記溶液供給管17とが上記回転継ぎ手18を介して連通 されている。

【0027】したがって、上記モータ14を駆動させる ことによって、上記ヘッダー9が所定の角度で回転され るようになっている。なお、上記ヘッダー9はモータ1 4に代わり、手動で回転させるようにしてもよい。

【0028】上記溶液供給管17の基端は、基板Wに噴 射する溶液を貯える溶液タンク19の下端部に接続され ており、この溶液を上記ヘッダー9の内部に形成された 主管路8に供給できるようになっている。

【0029】図3と図4に赤ナように、上記ペンダー9 の基板Wの働速方向に対して変量する一方の側面には、 上記ペッダー9の長手方向に沿ってインクジェット方式 の複数のペッド20が止めネジ21によって囲着されて いる。これも経数のペッド20が近す長さず法は、基板 Wの幅寸法とほぼ同等あるいはわずかに長く設定されて おり、搬送される基板Wの全体が上記機数のペッド20 の下方を通過するようになっている。

[0030] 関4に示すように、上記各へッド20と上 記へッダー9とはそれぞれ道口守状の分配管22によっ て接続されている。この分配管22は上配主警路8に連 通しており、それによって上記階級タンク19の溶液を 上記主警路 あわら上記へッド20に供給できるようになっている。

【0031】上配各分配管22にはそれぞれ分配パルプ 23が設けられており、各分配パルプ23は制御装置4 1によって間関制算されるようになっている。これによって、例えばペッド20のメンテナンス時に、メンテナンスが必要なペッド20の分配パルプ23のみを関止することで、そのペッド20のみを取り外して作業ができ るため、この作業により生じる溶液の無駄を最小限にすることができる。なお、分配パルブ23は手動式であってもよい。

【0032】また、溶液を塗布する基板Wの幅寸法が小 さくなり、使用するヘッド20の数減ら寸場合には、ヘ ッド20が接続されない分配管22の分配管バルブ23 を閉じることで対応することができる。つまり、溶液を 塗布する基板Wの幅寸法が変わっても、分配管22に分 配バルブ23が設けられているため、容易に対応でき る。

【0033】図4に示すように、上配各ヘッド20の下面には、その長率方向に沿って複数のノズル24(1つの外図示)が所定の開間で等数されており、搬送される基板Wの板面に機能性薄膜としての、たとえば配向膜、レジスト、カラーフィルタ、有機エレクトロニクスルミネッセンスなどを形成する溶液を噴射することができるようになっている。

【0084】図5に示すように、上記締被タンク19に は補給管25の先端が接続されており、この補給管25 の基端は溶液納給タンク26に接続されている。上記補 給管25には補給バルブ27が設けられており、この補 給バルブ27を開くことによって、上記停放納給タンク 26から上記締被タンク19に締被を補給可能となって いる。

【0035】上配溶液タンク19には、液面計28が設けられており、この溶液タンク19内に貯えられた溶液の液面のレルを検出可能となっている。上部へッド20から基板Wに溶液を噴射すること等により上配溶液タンク19内の溶液の破血レベルが低下した場合、上配液面計28からの設出信号によって上配削溶液21が上配流 に配流がパルブ27を開放する。それによって、上配溶液増加が275を開放する。それによって、上配溶液が195では高端が195では高端が195でである。

【0036】つまり、上記溶液クシク19に貯えられた 溶液の液面は、上記液面計28によって常に所定のレベ ル、すなわち上記ヘッド20の下面に形成されたノズル 24のレベルとほぼ同一若しくはわずかに下方に保たれ るようになっている。

【0037】また、上記溶液タンク19の上部には、この溶液タンク19の内部を大気圧に開放する大気圧開放 が液がタンク19の内部を大気圧に開放する大気圧開放 が流が31が設けられており、上記制御装置41によっ て開閉制御される。

【0038】上記溶液タンク19には、この溶液供給タンク19に産業ガスやヘリウムガス等の不活性ガスを供給するためのガス供給管32が接続されており、このガス供給管32に設けられたガスバルブ33を上配制御装置41で開放することによって、上記溶液タンク18内を加圧できるようになっている。

【0039】次に上記構成の塗布装置を使用する際の作用について説明する。

【0040】この塗布装置を使用する場合、使用準備と して上配大気圧開放バルブ31を開止するとともに上記 ガスパルブ33及び気泡抜き弁40を開放し、上配溶液 タンク19内に不活性ガスを供給する。

【0041】これによって、上記溶液タンク19内は加 圧され、上記溶液供熱管17、上記へッダー9の主管路 8及び上配分配管22の内部は溶液で充満され、これら 各管17、8、22内の気体は上配気泡抜き弁40から 外部に排出されることになる。

【0042】その結果、後述する溶液の噴射時に、溶液 内に混入した気泡によって、上配ノズル24から溶液が 間欠的に噴射される等の、不適切な噴射がなされるのを 防止することができる。

【0043】上記各替17、8、22が溶液によって充 演されたならば、上記気泡抜き弁40及び上記ガスバル ブ33を閉じ、上記大気圧勝放バルブ31を開放する。 以上で使用準備は終了する。

【0044】上配使用準備が終了したならば、基板Wを テーブル8の上面に保持するとともに、20分一ブル5 をベース1の長手方向に沿って所定の速度で駆動する。 基板Wがトッダー9に設けられたヘッド20の下方に到 進したならば、基板Wに向けと記ペッド20のノズル 24から経営を噴射する。つまり、上配各分配ペルブ2 3を開放し、溶液を上配き管路8に接続された各分配 22を通じて、各ヘッド20に供給する。そして、各ヘ ッド20に供給された搭接を、図示しないビエソ業子の 作用によって、メル24かと明させる。

【0045】上記ヘッダー9に並設されたヘッド20が なす長さ寸法は、基板Wの幅寸法とほぼ同等或いはやや 長く設定されているので、噴射される溶液は基板Wの全 面に塗布されることになる。

[0046]上配ノズル24から溶液を噴射するに伴って、上配溶液ケンク19内の溶液の液面レベルは低下することになる。液面レベルが所定のレベル、つまり上配ヘッド20の下面に形成されたレベルより下回り、そのことが液面ド28に上記接面計28によって、上記機面計28に対象は上記を表しました。上記機動計27がパブ27が開放され、上記機論論タンク26から上窓溶液ケング19に窓砂を増加される。

【0047】それによって、上配溶液タンク19内の溶液の液面レベルは、常に上配ヘッド20のノズル24所で生力、の火水とは同等又はわずかに下方、この実態の形態では図5に示すようにノズル24のレベルし、は溶液クンク19の液面レベルし。よりもわずかに下方に維持される。しかも、上配溶液タンク19の液面は、上記大気圧開放がルブ31によって大気圧に開放されている。したがって、溶液がメズル24から噴射されない非噴射時には、溶液タンク19の溶液の溶面とノズル24の時間を比に、溶液タンク19の溶液の溶面とメズル24から

溶液が滴下したり、ノズル24から溶液が沁み出してへ ッド20の下面の複数のノズル24を覆うように付着滞 留するのを防止することができる。

【0048】また、長時間にわたってノズル24から溶 液を噴射し続けると、溶液に含まれる気泡などが上記へ ッド20の内部に貯まることがある。したがって、非噴 射時に上記モータ14を駆動し、上記ヘッダー9を上記 ヘッド20と共にほぼ180度回転させて、上記ノズル 24が上方に向くようにする。

【0049】これによって、上記ヘッド20内に貯まっ た気泡は、溶液中を上方に向かって移動し、上記ノズル 24から外部に放出されることになる。 つまり、ヘッド 20が設けられたヘッダー9を回転させることができる ようにしたため、上記ヘッド20内に貯まる気泡を容易 に除去することができる。

【0050】図6と図7はこの発明の第2の実施の形態 を示す。

【0051】この実施の形態は、上記第1の実施の形態 の角柱からなるヘッダー9に代えて、内部を主管路8と した円筒管からなるヘッダー9Aが用いられている。こ のヘッダー9Aには取り付け板34が固着されており、 この取り付け板34の側面に複数のヘッド20が止めネ ジ21によって一列に固定されている。

【0052】上記ヘッダー9Aの両端部はそれぞれ回転 可能に支持されていて、またヘッダー9 Aの一端には、 上記主管路8の一端を開塞する善材42が取り付けら れ、他端には上記第1の実施の形態に示した溶液供給管 17が回転継ぎ手18を介して接続されている。

【0053】このように、ヘッダー9Aを円筒管とした ため、回転可能に支持するために、その両端にジャーナ ルを形成したり、内部に主管路8を穿設する必要がない から、装置の製作を容易にすることができる。

[0054]

【発明の効果】この発明によれば、各ヘッドと溶液タン

クとを接続する配管を減らすことができるから、装置の 小型簡略化やコストダウンを図ることができる。

【0055】また、溶液の非噴射時にノズルから溶液が 滴下するのを防止するとともにヘッドの下面に複数のノ ズルを覆うように溶液が付着するのを防止することがで きる。

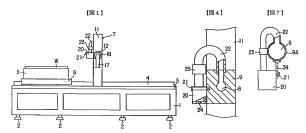
【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施の形態に係る途布装置を示す 正面図。

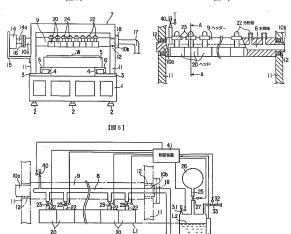
- 【図2】途布装置の側面図。
- 【図3】ヘッダーの構成を示す正面図。
- 【図4】図3のA-A線に沿った断面図。
- 【図5】 渝布装置の配管系統及び制御を示す概略図。
- 【図6】この発明の第2の実施の形態に係るヘッダーの 正面図。

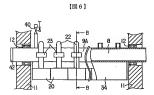
【図7】図6のB-B線に沿った断面図。

- 【符号の説明】
- 1…ベース
- 7…支持体
- 8…主管路 9…ヘッダー
- 40…気泡抜き弁
- 10a、10b…ジャーナル
- 12…軸受
- 1 8…継ぎ手 18…回転継ぎ手
- 19…溶液タンク
- 20…ヘッド
- 2 2 …分配管
- 23…分配バルブ
- 26…溶液補給タンク
- 27…補給パルブ
- 28…液面計
- 31…大気圧開放バルブ



[図2] [図3]





フロントページの続き

F ターム(参考) 2C056 EA23 EA24 FB01 KB15 2H025 AA18 AB13 AB16 EA04 4F033 AA14 BA03 CA07 DA01 EA05

LA13 5F046 JA02 JA03